

Aurora 1100 平台

先进显示屏纳米压印制造平台



Aurora 1100 专为高性价比、高质量产先进屏幕光学元件打造。全集成模组可实现2分钟内制程周期，在最大 1.3 平方米的面板上达成低于 40 纳米的加工精度。

作为一款经过市场验证的全自动纳米压印制造平台，Aurora 1100 支持 24/7 全天候连续作业，具备出色的商业投产能力。凭借突破性技术，该设备斩获2022 年 CES创新奖。

参数

规格

基板尺寸	最大支持5代线 (1100×1300mm ²)
基板厚度	0.5 - 10mm
基板材料	刚性 & 柔性材料 (玻璃、树脂、金属)
可加工结构尺寸	50nm至500µm
节拍时间	90秒以内



扫码查看视频
沉浸式体验Aurora平台



更多精彩内容
请关注魔飞光电公众号



morphotonics.com



info@morphotonics.com



+86 138 1699 3192



MORPHOTONICS